(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭55—88332

識別記号

庁内整理番号 6741-5F ❸公開 昭和55年(1980)7月4日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

⊗マスク位置含せ方法

②特

願 昭53-163175

20出

願 昭53(1978)12月26日

⑫発 明 者 岡部正博

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

①出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

四代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

- 1. 発明の名称
 - マスク位置合せ方法
- 2. 特許請求の範囲
- (2) 前記マスクの所定位置に飲初期値検出用間隙 例定器が関係を検出しうるよう検知部材を設け たことを特徴とする等許問求の範囲第(1)項記載

のマスク位置合せ方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は最初加工パターンの形成の駅、マスク と被転容部材の設けられる基板との間隙を所定値 に位置合せするマスク位置合せ方法に関し、特に マスク側に設けられる間隙測定器の初期値設定を 容易且つ正確に行いするようで食されたマスク位 僧合せ方法に関する。

黎昭加工の分野ドかいて、パターンの形成されたマスクのパターンをX線、光等によりレジストを添布したウェファー上に第尤転写することが行なわれている。

とのようなパターンの転写に当っては、近年の くクロンオーダーの稼制加工を行うために、マス クとウェファーを複載する益板との研除を正確に 位機合せすることが要求されている。

との間酸は転客の豚のパターンのボケ、拡大。 簡少の受凶となり、との間隙の設定は将に裏便で ある。

そのため間隙を瞬足する方法は多数あるが適常

-ı-

マスク側に関節制定器をとりつけて基板・表面と の関節を検知する方法が一般に行なわれている。

第1個は従来のマスク位置合せ方法の説明図で あって、1はマスク、2はリファレンスミラー、 3 は試料、4は随即制定数(マイタロセンサ等)。 5 はマスクパターン、9はマスク保持台を示して いる。

図にかける間原剤定器4は対向物との静電容量 変化又は服射光に対する反射光検知を行って、対 向物との距離を翻定する原知の測定器である。間 原剤定器4はマスク保持合9に設けられ、マスク 1と基板3との距離を初知する。

マスク1の原み、平行度が存在一般化は、マス 3年以 ク間で異なるため前記マスク1の保持台9 化固定 された間隙制定器4 は、マスク1を実実するごと に、該マスク1 に合せて挙点である政定値を変更 しなければならない。

そのためリファレンスミラ2と呼ばれる当単数 を直接マスク1に接触させ、マスク側にとりつけ た関陳制定数4の零点関節を行なっていたので、

-3-

又、本発明の一実施超級においては、前記マスタ の所定位置に該初期値検出用間機関定路が前額を 検出しうるよう検知部材を設けたものである。

以下本発明を一実施例につき図面に従って評細 に似明する。

第2回は本発明のマスク位配合せ方法一実施例 説明図であって、 蒸板台6の内部に複数値の制度 側定型7を収容する。 鉄基台6に基準板3をかき、 その理算を制定し、各間限測定路7の零点調節を してかく。

次いで参車板3を外し、マメク保持台9に英型 吸着でとりつけたマスク保持台8を移動させマス ク1を基板6にある程度に近づける。

マスタ1 にわらかじめ検知部材としての基準間 8 をパターンニングしてある。

なか、鉄器単面 8 は、開発制定路 7 が光を使用 する装置であれば艶両とし、また幹電容器を利用 する場合にあっては金属準度とする。

マスク保持台9を次第に装包台6に近づけ、 蓄 、 複台6の表面がある相度近づいた時にマスク保持 特殊取55-883322) マスク1を破損するという危険性があるととも化

マスクの反り等によりその特皮も無いという欠点があった。

本預別の目的とするところは、上記欠点に像みマスクと基板とを非接触にしてマスク側面隙制定 野の設定値を決定するマスク位置合せ方法を提供 することにもる。

本発射の特象とするところは保持合化設けられたマスタと、数マスタと対向する基板との間段を 所定値とするために、数保持合化設けられた関係 制定器により改基板との関係を測定しつつな保持 台と設基板とを相対移動せしめるマスタ位は合せ 方法にAいて、数基板側に初期値が出用間酸調を 数が期値検出用間機制定器で測定し、数初期値検 出用間限制定器の等点調整を行い、次に区差を 数が期値検出用間隙制定器でがい、次に区差を を除去し、数初期値検出用間除确定設定によりの を除去し、数初期値検出用間除确定によりの を除去し、数初期値検出用間除确定によりの を除去し、数初期値検出用間除确定によりの を除去し、数初期値検出用間除确定によりの を除去し、数初期値検出用によるに を除去し、数初期値検出を を除去し、数分別値を を除去し、数分別値を をとはマスタとの配慮を 数とはマスタとの の配定することにある。

-4-

台9を停止し、削除制定器7の制定値、助ち、マスタIと募載台6との削除の大きさ、を観察る。 この観取値をマスタ台9にとりつけたマスタ側の 削削側定番10の初期値として設定する。

すなわち基板側関係御足器 7 の値が 2 0 μm であればマスク側関係例足器 1 0 の値 6 2 0 μm となる。この数定は関係例定数がマイクロメーターであれば、その指針の位置をポリュームで、又はデジタルメーターであれば、テンキー等によって行なり。

マスク質の間隙 御定路 10 が高板台 6 までの距離が制定しうるように高板台 6 の表面は金属又は 便面としておく。この設定技器組台 6 からマスク 保持台 9 を建ざける。これとともに間無効定器 10 は器 報台 6 との間隙を前述の設定値を始点とし側定する。マスク保持台 9 がマスク 1 と基板台 6 間にウェファーが充分入れる程度離れると停止し、高板台 6 上にレジストの散布されたウェファーが 像かれる。

次にマスク保持台9が高板台6に近づくより移

-5-

動され、これととも代別隊覇定額10は基収台 6 との関節を翻定し、この勘定値が所定値、例えば 2 AM、となった母マスク保持台 9 を停止せしめ る。

その後マスク1を介しX線を施光し、ウェファー上にマスクパターンを転写する。

上述の如く、 蓄板側の削削制定器がマスクと基 板間の距離を正確に規定し、 これをマスク側の間 腱制定器の初期値としてセットしりる。

以上訳明したように本発明のマスタ位信合せ報 他においては、素板側に防腹側定跡を役け、放倒 定像により、マスタと基板との距離を検知し、放 検知情報を、マスタ側に段低した関節側定器に伝 連することによって基板との関係を設定すること を可能としたことによりマスタに非接触でマスタ 側関節側定器の設定値を決めることができ且つ、 マスタの外枠の反よの影響を受けなくなるので側 定精度が良くなるとともにマスタを破損する危険 性もなくなりその効果は低めて大である。

4. 図面の簡単な説明

特開昭55~8 833 2(3) 第1 四は従来のマスク位置合せ方法の説明図。第 2 回は本発明のマスクガラ位置合せ方法の一実施 2 年800 例説明図である。

- 1: 421
- 2:リファレンスミラー
- 3: 試料(当板)
- 4:関節餌定費。(マイクロセンサ)
- 5:マスクパターン
- 6: ##4
- 7: 盖板倒陷于倒定器
- 8:茶盤街
- 9:マスク保持台
- 10:マスク側間静御定器

代理人 弁理士 松 岡 宏四郎





